Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

ref(1)

(11) Publication number:

2000-165037

(43) Date of publication of application: 16.06.2000

(51)Int.Cl.

H05K 3/38 C25D 3/56 G25D 7/00 C25D 11/38

H05K 1/09

(21)Application number: 10-340616

(71)Applicant : MITSUI MINING & SMELTING CO

LTD

(22)Date of filing:

30.11.1998

(72)Inventor: FUJIWARA KAZUHISA

TAN HIROSHI FUJII MITSUO

TSUSHIMA MASANOBU

(54) COPPER FOIL SUPERIOR IN CHEMICAL RESISTANCE AND HEAT RESISTANCE FOR PRINTED WIRING BOARD AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid peeling off a Cu foil from a printed wiring board if this board is exposed long in a high temp. atmosphere by providing a rust preventive layer composed of Cu, Zn, Pb, As and Ni on a surface of the Cu foil to be adhered to a wiring board. SOLUTION: The Cu foil 1 for printed wirings has a rust preventive layer 2 at a surface to be adhered to a printed wiring base and a chromate rust preventive layer 3. The Cu foil 1 may use the known one without restriction and e.g. a rolled Cu foil or electrolytic Cu foil. The adhesive surface of the foil to a printed wiring board may be a rough or glossy surface of the electrolytic Cu foil. The rust preventive layer 2 contains Cu, Zn, Pb, As and Ni, the Zn content of the entire layer 2 is 1-30 mg/m2 per unit Cu foil area, pref., 10-22 mg/m2.



강개북어 세2UUU-4//04모(2UUU.V/,2U./ IT.

与2000-0047764

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. CI.

(11) 공개번호

長2000-0047764

H05K 3/10

(43) 공개일자

2000년07월25일

(21) 운원번호	10-1999-0053484
(22) 출원일자	1999년11월29일
(30) 우선권주장	9B-340616 1998년11월30일 일본(JP)
(71) 출원인	미쓰이 긴조꾸 고교 가부시키가이샤 - 미야무라 심뻬이
	일본 도오교도 시나가와꾸 오사끼 1쇼메 11방 1고
(72) 발명자	후지와라가즈히사
	일본국사이타마켄오미야시오아자사시오기3490~6
	단히로시
	일본국사이타마켄아게오시니시키쵸34-3미하라코프타운디-403
	후지이미쓰오
	원 본국사이타마켄아게오시오아자아게오시모831-6
	쓰시마마사노부
	일 본국도쿄도메구로구나카메구로2쵸메8-7
(74) 대리인	김원호, 송안호

십시왕구 : 없음

(54) 우수한 내약품성 및 내열성을 가지는 인쇄배선기판용 동박및 그 제조방법

22

본 발명은 동박, 동박표면-여기서 동박표면은 인쇄배선기판용 기판과 적용당-에 형성되며 동, 아연, 주석, 및 니젤을 포함하는 합금용(A), 및 합금융(A)의 표면에 형성되는 크로메이트총을 포함하는 인쇄배선기판용 동박은 정보 등학을 사용하여 인쇄배선기판이 판용 동박을 제공한다. 본 발명의 인쇄배선기판을 동박은, 장기보존된 동박을 사용하여 인쇄배선기판이 제조되더라도 동박과 기판 사이의 계면이 화학약품에 의해 매우 적게 부식되며; 동접합 적용판의 형성에 있어서 동박이 아크릴수지용 바니시와 같은 유기산 합유 바니시와 접촉하더라도 중부한 접합감도를 가지는 것을 특징으로 한다. 동박을 사용하여 제조된 인쇄배선기판이 자동차의 엔진실과 같은 고온 환경하에 장시간 배치되더라도 동회로와 기판 사이의 계면의 열화에 기인하는 동회로의 블리스터 현상이 일어나지 않는다.

대프도

<u>51</u>

442101

인쇄배선기판, 동박, 아연, 주석, 니켈, 합금종, 크로메이트총, 실란 커플링제총

열세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 인쇄배선기판용 동박의 바람직한 실시형태의 개략적 단면도이다.

도 2는 본 방명에 따른 인쇄배선기판용 동박의 다른 바람직한 실시형태의 개략적 단면도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

반명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 내약쯈성 및 내열성이 우수한 인쇄배선기판용 동박(銅箔) 및 그것의 제조방법에 관한 것이다.

보다 상세하게는, 장기보존된 중박을 사용하여 인쇄배선기판을 제조할 경우에도, 동박과 배선기판과의 접확 계면이 영화제2동(cupric chioride) 수용액 또는 과황산암모늄(ammonlum persulfate) 수용액 등의 화합문에 의해 침식(法(被)되지 않는 동박에 관한 것이다. 본 방명의 동박은 예를 들면 아크립산 등의 유기산 함유 바니시(varnish)로 만들어진 배선기판에 대해 중분한 접합강도를 가질 뿐 아니라, 상기 등박을 사용하여 제조된 인쇄배선기판이 예를 들면 자동차의 엔진실에서 장기간에 걸쳐 고온에 노출되더라도 회로패 연과 기판 사이의 점합강도가 영화(劣化)되지 않고, 따라서 기판으로부터 회로기판의 불리스터(blistering)가 있어! 되었으므다 (blistering)가 일어나지 않는다.

인쇄배선기판은 예쪽시수지 등의 절연성 수지로 만들어지는 기판 및 소망의 패턴을 가지도쪽 예칭된 동박으로 이루어지고, 예를 들면 섭트랙티브 방법(subtractive process)으로 제조될 수 있다. 몽상의 섭트랙티브 방법에서는 두 개의 동박을 프리프레그(prepreg)의 양면 상에 핫프레싱(hot pressing)에 의해 적용하여 경화된 프리프레그를 기판으로서 가지는 동점함 적용판(copper-clad laminate)을 형성한다. 상기 동점함 적용판에 총을 형성하고, 기판의 양면 상의 동박을 전기적으로 도당시키기 위해 무전해도금에 이어서 전기적용판에 총을 형성하고, 기판의 양면 상의 동박을 전기적으로 도당시키기 위해 무전해도금에 이어서 전기도금을 실시한다. 상기 동박 표면은 포토레지스트로 코팅되고, 다음에 소망의 레지스트 패턴을 만들기 위해 자외선에 노울된다. 계속하여, 상기 동박을 산 또는 왕칼리 식각제(echant)로 에칭함으로써 소망의 배전패턴을 충성한다. 인쇄희로기판을 얻기 위해서 배선패턴을 구비한 인쇄배선기판 상에 전자장치 및/또는 소자 등이 장착되다. 소자 등이 장착된다.

상기 기판과 등박 사이의 접합강도를 높이기 위해서, 인쇄배선기판용 등박 표면은 예를 둘면 결절성 동피목물(nodular copper deposit)(미세한 송이형 피목물) 또는 수염형(whiskery) 등피목물과 같은 미립자 동피복물이 동박표면에 형성되는 접합강화처리(소위 '버닝플레이팅(burning plating)'처리)와 같은 다양한화학적 또는 전기화학적 기법으로 동상 처리된다. 또한, 에청공정에서 산성 에청액 또는 알람리성 예정액에 의한 침식으로 인하여 동(銅)배선패턴과 기판간의 접합강도가 저하되는 것을 방지하기 위해 크로메이트 (chromate)총이 형성된다. 또한 적출판의 내염성을 항상시키기 위해 동박표면 상에 아연 도금종이 형성되 기도 한다.

최근 용박 시장의 글로벌화가 진행됨에 따라 동박의 국가간 무역이 증가하고 있어서 동박은 잠기간 다양한 조건하에 보존되기도 한다.

또, 기판의 재료로서, 여러 가지 수지가 사용되었고, 이제까지 널리 사용되어 온 에쪽시수지 기판 뿐 아니라 유기산을 합유하는 바니시로 만들어지는 다른 수지가 사용되게 되었다. 예를 들면, 최근에 아크릴수지 대신에 아크릴산을 함유하는 바니시로 함침시킨 섬유상 기재(基材)의 양면에 동박을 연속방식으로 적총하고 상기 바니시를 경화시킨으로써 동점함 적종판이 제조된다. 이 경우에 동박은 경화조건하에서 바니시에 바요된 유기사과 파여져이로 전용되게 되다. 항유된 유기산과 필연적으로 접촉하게 된다.

또한, 때에 따라 인쇄배선기판은 전자부품이 심장물 때 납땜처리와 솔더레지스트 경화와 같은 열이력(熱履 压은, 기계 그그 단계에면 기본은 단체구요가 물으로 때 법무성되고 물리에서 그를 당하게 받은 물었다. 또한 실용상 인쇄회로기판은 자동차의 엔진실과 같은 고온환경에 장기간 배치되기도 한다.

따라서 내열성 및 내약품성이 우수한 동박이 소망되어 왔다.

그러나, 접합감화처리, 아연의 전기도금, 및 크로메이트 처리가 행해진 종래의 동박 중에는 내원성 및 내 약품성이 모두 양호한 동박을 발견할 수 없었다.

예를 들면, 종래에는 아연의 전착량(電益量)이 31~600㎜/㎡, 비소의 전착량이 10~100㎜/㎡(비소원자 환 에는 는민, 용대에는 이건의 신역당(电容포)이 51~bwmg/m, 비소의 신역당이 IV~lvvmg/m(비소원사 판산), 및 크로메이트 도금량이 1~20mg/m(크롬 환산)이고, 추가로 실란 커플링제가 형성된 동박이 인쇄배선기판의 제조용으로 사용되어 왔다. 그러나 통접합 적용판의 열성에 있어서 중박이 아크릴산과 같은 유기산을 함유하는 바니스에 접촉하게 되면, 동박과 기판 간의 접합강도가 불충분하다. 또한, 예국시 수지를 주원료로 하는 기판에 동박이 적용된 경우에도, 에청 도중 또는 에침 후에 산성 음액 또는 알칼리성 용액에 접촉함으로써 동박과 기판간의 접합강도가 저하된다.

추가적으로, 아연의 전착람이 1~30mg/m'이고 크로메이트가 1~20mg/m'(크홈 환산)인 다른 동박이 중래에 사용되었다. 그러나 동접함 적용판의 형성에 있어서 동박이 유기산을 함유하는 바니시에 접목하게 되면, 상기 산이 아연충을 침식한다. 그 결과, 기판과 동박간의 중분한 접합강도가 얻어질 수 없다. 이상 기술 한 문제점은 종래의 동박의 약품성이 매우 물량한 것에 기인한다.

또한, 앞에서 기술된 바와 같묜 톱박이 보콤화 에쪽시수지를 주원표로 제조된 기판과 적총되면, 인쇄회로 기판이 자동차의 엔진심에 배치되는 경우 장기간 열을 받는 동안 통회로와 기판간의 접합강도가 열화되고, 결국 동박이 기판으로부터 불리스터를 일으킬 수 있다.

내열성이 양호한 돔박으로서, 일본국 특허공개공보 제95-231161호에서, 동박 표면에 동-아연-주석 또는 동-아연-니쾓의 3원(元) 합금총을 가지며, 또한 그 합금총 표면에 크로메이트총을 가지는 동박이 제안되어 있다. 그러나 이 공개력허에 기재된 동박에서는 장기보 보존 후의 내산성이 항상 만족스러운 것은 아니다. 이러한 만족스럽지 못한 내산성에 대한 이유는 장기보조되는 동안 아연이 동-아연-주석 또는 동-아연-니쾓 의 3원 합금총에서 동박으로 지나지게 확산되기 때문으로 추정된다. 동시에 동은 동박으로부터 합금종으의 원자되다 함께 보다 기계 확산되기 때문으로 추정된다. 동시에 동은 동박으로부터 합금종으로 한국육이 발표하였다. 학교적으로 한국육이 발표하였다. 이크 의 3천 입금융에서 음탁으로 시나지게 썩산되기 때문으로 주장된다. 당시에 당은 중복으로부터 입금융으로 확산된다. 결과적으로 합금층의 내화학성이 약화된다. 또한 건숙한 동박이 아크릴산을 함유하는 아크릴수지에 대한 바니시와 같이 유기산을 함유하는 바니시와 접촉하게 되면 기판과 동박간의 계면이 상기 바니시의 경화 전 도는 경화 도중에 산에 의해 침식될 수 있다. 이 때문에 기판과 동박간에 충분한 접합강도를 유지하는 것은 매우 어렵고, 그 결과 얻어지는 인쇄배선기판의 특성도 불용분하다.

방영이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 장기보존된 톱박은 사용하여 인쇄배선기판을 제조한 경우에도, 통회로와 기판간의 계면 이 영화제2동 수용액과 같은 산성용액 또는 과황산압모늄 수용액과 같은 알칼리용액에 의해 침식되지 않고.

동접합 적총판의 명성에 있어서 아크릴산을 할유하는 아크릴수지에 대한 바니시와 갖이 유기산을 함유하는 바니시와 동박이 접촉하게 될 경우에도 동박과 기판간의 계면이 상기 유기산에 의해 거의 영화되지 않으므 로, 그것들 사이의 접합강도가 충분하고, 또한

상기 동박물 사용하여 제조된 인쇄회로기판이 예를 들면 자동차의 엔진실에서 장기간에 걸쳐 고온환경에 배치되더라도 통회로와 기판간의 계면이 별로 열화되지 않고, 따라서 기판으로부터 동회로의 불리스터가 일어나지 않는 인쇄배선기판용 동박을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 앞에서 언급한 동박을 제조하는 방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

본 방명에 따른 인쇄배선기판용 동박은 동박; 상기 동박의 표면에 형성된 등, 아연, 주석 및 니켈로 이루 지는 합금총(A): 및 인쇄배선기판용 기판에 적층시키고자 하는 상기 합금총(A) 표면에 형성된 크로메이 트용(2)용 포함하다.

상기 합금용(A)은 등박 표면에 협성된 아연-주석용 및 아연-니켈총을 80~260℃의 온도로 가열함으로써 얻 어지는 것이 바람직하다.

본 보명에 따른 동박은 삼기 크로메이트총 표면에 실란 커플링제(silane coupling agent)촘을 추가로 가질 수도 있다.

이와 같은 본 발명에 따른 인쇄배선기판용 동박은 잠기보존 후에도 우수한 내약품성을 가진다.

등접합 적촉판의 형성에 있어서, 상기 동박이 아크릴수지에 대한 바니시와 같은 유기산을 항유하는 바니시 와 접촉되는 경우에도 기판과 동박간의 접합강도가 충분하다. 또, 동의 적용 및 패터닝 후에 동패턴과 기 판 사이의 계면은 우수한 내약품성을 나타낸다. 즉, 상기 동박읍 사용함으로써 얻어지는 인쇄배선기판에 서의 동(배선)패턴과 기판간 계면의 부식이 거의 잃어나지 않으며, 따라서 동패턴과 기판간의 양호한 접합 강도가 유지율 수 있다.

본 발명에 따른 인쇄배선기판용 통박은 우수한 내열성을 나타낸다. 이 때문에 본 발명의 동박을 사용하여 제조된 인쇄배선기판이 자동차의 엔진실에 배치되어 장기간 교온에 노출되더라도, 동회로와 기판 사이의 계면이 거의 영화되지 않으며 따라서 기판에 대한 동박의 높은 박리강도가 유지될 수 있다.

이하에서 본 발명에 따른 인쇄배선기판용 종박에 관하여 구체적으로 설명한다.

인쇄배선기판용 동박

도 1은 본 발명에 따른 인쇄배선기판용 동박의 바람직한 실시형태의 개략적 단면도이다.

본 실시형태에서, 인쇄배선기판용 동박은 동박(1): 그 동박(1)의 표면에 형성된 합금종(2); 및 그 합금종 (2) 표면에 형성된 크로메이트총(3)을 포함하고, 삼기 크로메이트용(3)은 인쇄배선기판용 기판에 접착하도 록 되어 있다.

동박(1)으로서는 특별히 제한없이 모든 등급의 동박이 사용된다. 예금 들면 압연동박 또는 전해동박은 사용할 수 있다. 또, 인쇄배선기판용 기재와 동박의 접착면은 전해동박의 거친 면일 수도 있고 또는 광택면일 수도 있다. 동박(1)과 합금층(2) 사이에는 기판과의 접합강도를 높이기 위해 접합강화처리가 제공될수 있다.

상기 동박(1) 삶에 형성된 합금용(2)은 등, 아연, 주석 및 니켈을 포함한다.

상기 합금층(2)에서의 아연의 양은 동박의 단위면적(㎡)당 1~30㎜/㎡, 바람직하게는 10~22㎜/㎡ 범위에 있는 것이 바람직하다. 아연의 양이 1㎜/㎡ 미만일 경우, 통접합 적충판의 형성에 있어서 아크릴산과 같은 유기산을 함유하는 바니시와의 접촉이 통접합 적충판에서의 동박과 기판간의 접합강도로 불충분하게 만들고, 내열성이 매우 나빠진다. 상기 아연의 양이 30㎜/㎡을 초과하는 경우, 상기 계면의 내약품성, 특히 내염산성이 중문치 못할 수 있다.

상기 합금융(2)에서의 니켈의 양은 동박의 단위면적당 1~30m/㎡, 바람직하게는 8~20m/㎡ 범위에 있는 것이 바람직하다. 니켚의 양이 1mg/㎡ 미만일 경우, 동접함 적용판의 형성에 있어서 아크릴산과 같은 유 기산을 함유하는 바니시와의 접확이 동박과 기판간의 접합강도를 불충분하게 만들고, 내열성 및 내약점성 이 불량하다. 상기 니켈의 양이 30mg/㎡를 초과함 경우, 원칼리성 에췽 후에 '블랙크닝(blackening)' 헌상, 즉 Ni의 일부분이 에성되지 않고 기판 상에 남는 현상이 일어낡 수 있다.

상기 합금총(2)에서의 주석의 양은 동박의 단위면적당 1~20g/㎡, 바람직하게는 2~10g/㎡의 범위에 있는 것이 바람직하다. 주석의 양이 1g/㎡ 미만이면 내열성이 매우 불량하고, 주석의 양이 20g/㎡을 초과합 경우에는 내약품성이 불충분할 수 있다.

상기 합금송(2) 내의 주석에 대한 아연의 종량비(Zn/Sn)는 20/1~1/20, 바람직하게는 10/2~4/10의 범위에 있는 것이 바람직하다.

삼기 합금층(2) 내의 니켈에 대한 아연의 종량부(Zn/Ni)는 30/1~1/30. 바람직하게는 10/8~4/20의 범위에 있는 것이 바람직하다.

상기 합금종(2)은 필수요소로서 동, 아연, 주석 및 니켈의 네가지 금속을 포함하고, 돔-아연-주석-니켈의 4원 합금, 또는 이들 4종 금속의 혼합물의 수 있다. 또한 삼기 합금종은 동-아연-주석의 3원 합금 및 동-아면-니켈의 3원 합금의 혼합물의 수도 있고, 또는 동-아연-주석의 3원 합금과 아연-니켈의 2원 합금과의 혼합물, 또는 동-아연-니켈의 3원 합금과 아연-주석의 2원 합금과의 혼합물일 수도 있다.

중박표면 상에 형성된 동, 이연, 주석 및 니켈로 이루어지는 합금총(2)을 구비함으로써, 장기간 보존된 돔

박을 사용하는 경우에도 동박의 내열성 및 내산성을 모두 유지시킬 수 있다.

상기 합금층(2)은 아연-주석 도금 및 아연-니켈 도금을 행하되 바람직하게는 먼저 아연-주석 도금을 행한 후 아연-니켈 도금을 행하고, 80~260℃, 바람직하게는 130~200℃의 몬도로 가열함으로써 형성되는 것이 바람직하다. 가열에 의해 금속의 확산이 다음과 같이 일어나는 것으로 생각된다. 아연 및 주석은 합금융 으로부터 동박 및 합금층을 사이로 적절히 확산된다. 주석은 아연-주석 합금층으로부터 아연-니켈 합금층 으로 적절히 확산되고 다시 동박으로 확산되며, 등은 동박으로부터 합금융들로 확산된다.

니켈은 아연-주석 합금용에서 아연-주석 합금총 또는 동박 어느 쪽으로도 확산되지 않으므로 얻어진 동-아 역부는 이런 구독 합니장에서 어떤 구독 합니을 모든 등록 이고 목으로도 적단되지 않는으로 본어된 등 이연-주석-니겠의 합금층(2)은 니켈합량이 많은 적용부분 가진다. 가옆공행 중에 니켈은 아연-니켈츰을 통해 및/또는 아연-니켈층으로부터, 또는 동박의 장기보존 중에 니켈한량이 많은 부분을 동해 및/또는 니켈항량이 많은 부분으로부터의 아연과 주석의 확산을 제어하므로, 아연-주석을 도급하기 전에 아연-니켈도금 을 실시하는 것이 바람직하다.

아연-주석총은 이하의 조건을 사용하여 도금될 수 있다.

피로인산 아연: 12~25g/l

피로인산 제1주석: 1~10g/I

피로인산 칼륨: 50~300g/l

pH:

9~12

액온도:

15~30℃

여기서, 피로인산 제1주석 대신에 주석산 칼륨이 사용될 수도 있다.

아연-내켈층은 이하의 조건을 사용하여 도금될 수 있다.

피로인산 아연: 12~25g/l

출산니켈:

5~50g/1

피로인산 칼륨: 50~300g/l

pH:

8~11

맥온도:

15~40℃

여기서, 황산니켈 대신에 영화니켈이 사용될 수도 있다.

동박표면에 형성된 상기 합금융(2)을 구비합으로써, 동박의 내열성 및 내산성이 합상될 수 있다. 이것은 아연과 주석에 대해 동의 확산이 용이하고, 니켈은 동오로의 확산이 훨씬 어렵기때문으로 생각된다. 아연 -주석-니켈의 3원 합금을 형성함으로써 니켈의 존재에 의해 3원 합금과 동박(1) 사이에서 아연 및 주석의 과도한 확산이 제어되고, 그 결과 영산 등의 산에 대한 차단효과(barrier effect)가 확보된다.

크로메이트총(3)은 크롬금속 환산 본 발명에서는 상기 합금종(2)의 표면에 크로메이트용(3)이 형성된다. 으로 1~20㎜/㎡, 바람직하게는 2~8㎜/㎡의 범위로 제공되는 것이 바람직하다.

본 발명에서는 도 2에 나타낸 바와 같이, 상기 크로메이트층(3) 표면에 실란 커플링제층(4)이 추가로 형성되는 것이 바람직하다. 도 2에서, 도 1과 마찬가지로, 도면부호 (1)은 동박. (2)는 합금층, 그리고 (3)은 크로메이트층을 나타낸다.

실관 커플링제로서는 특별한 제한없이 공지의 물질이 사용될 수 있다. 예를 들면, 예쬭시암콕시실란, 아 미노알콕시실란, 메타크린옥시알콕시실란, 및 메르캅토알콕시실란이 포함된다. 이와 같은 실란 커플링제 는 2종 이상 혼합하여 사용될 수도 있다.

실란 커퓸링제종은 규소원자 환산으로 0.15∼20㎜/㎡, 바람직하게는 0.3∼2.0㎜/㎡의 범위로 제공되는 것 이 바람직하다.

이와 관은 심란 커플링제충(4)이 형성되어 있으면 기재와 동박의 접착성이 더욱 향상될 수 있다.

본 발명에서는, 실란 커플링제용 속에 6가 크콤 화합물이 포합되어 있을 수 있다.

이상 설명한 바와 같은 인쇄배선기판용 동박은 기판과의 접합강도가 우수하고, 동점합 적총판의 형성에 있 어서 아크릴산 등의 유기산 함유 바니시에 동박이 접촉하더라도 기재로서의 바니시와 동박간의 계면에 유 기산에 의한 침식열화가 일어나지 않는다.

본 발명에 따른 인쇄배선기판용 동박은 예출 들면 이하의 방법에 의해 제조될 수 있다.

인쇄배선기판용 동박의 제조방법

본 발명에 따른 인쇄배선기판용 동박의 제조방법은

인쇄배선기판용 기판과 정합시킬 동박의 표면에 합금층을 형성하기 위해 아연, 주석 및 니켈을 포함하는 합금으로 도금하는 단계:

크로메이트 처리를 행하는 단계: 및

상기 몸박은 80~260℃의 온도로 가열하는 단계

를 포함한다.

본 밤명에서는 앞에서 선명한 바와 같이, 접합시킬 톱박의 표면에 미리 접합강화처리를 행할 수 있다. 졉

합강화처리는 예품 등면 일본국 특허공개 제95-231181호에 기술된 2단계 도금방법에 의해 행해질 수 있다. 이 방법에서, 정합강화처리는 제차 도금단계에서 미립자을 전착시키고 제2 도금단계에서 결절병(nodular) 등의 탈락을 방지하기 위해 커버용(covering layer)을 형성함으로써 이루어진다. 또한, 접합강화처리는 돌박 표면에 수염병(whiskery) 등 피복의 견확에 의해 행해질 수 있다(JP-B-41196(1981) 참조).

우선, 본 발명에서는 이상과 같은 동박에 아연. 주석 및 니켈을 포함하는 합금융이 도금된다.

아연, 주석 및 니켈을 포함하는 좋은 예를 들면 상기 동박에 아연-니켈 도금율 행한 후, 아연-주석 도금을 행함으로써 형성된다.

아연-니웰 도금은 용상 이하의 조건하에서 도금된다.

피로인산 아연: 12~25g/l

활산니켈:

5~50g/1

피로인산 칼듐: 50~300g/l

:Ha

8~11--

15~40℃ 액온도:

여기서 참산니퀟 대신에 영화니켈을 사용화 수도 있다.

도금시의 전류밀도는 3~10A/dm² 범위인 것이 바람직하다. 전해시간은 1~8초의 범위가 바람직하다.

이와 같은 아연-니켈 도금에 의해 동박표면에 아연-니펠 합금총이 형성된다. 합금층의 조성은 니켈과 아 연의 농도비쯤 변화시킴으로써 제어할 수 있다.

다음에, 아연-니켈 합금총을 가지는 동박표면에 아연-주석 도금은 행한다.

아연-주석은 이하의 조건하에 도금될 수 있다.

피로인산 아연: 12~25g/l

1~10g/l 피로인산 제1주석:

피로인산 콷큠: 50~300g/J

:Ha

9~12

맥온도:

15~30°C

여기서 피로인산 제1주석 대신에 주석산 칼륨을 사용할 수도 있다.

도금시의 전류밀도는 3~10A/dm'인 것이 바람직하다. 전해시간은 1~8초의 범위가 바람직하다.

아연, 주석 및 니켐을 포함하는 상기 합금중은 상기 동박에 아연-주석 합금을 도금한 후, 아연-니퀟 합금 을 도금함으로써 형성될 수 있다. 이와 같은 도금에 의해 동박표면에 아연-주석 합금층이 형성되고, 그 아 -연-주석 합금총 표면에 아연-니켐 합금층이 형성된다. 여기서 사용되는 도금액은 앞에서 기습된 것과 등 일하다.

아연, 주석 및 니켈용 포함하는 용은, 전술한 피로인산 아연, 피로인산 제1주석, 황산니켈 및 피로인산 칼 큠물 함유하는 도금액을 사용하여 아연-주석-니켈을 도금함으로써 형성될 수 있다. 이 방법에 의하면 통 박표면에 이연-주석-니켈의 3원 합금층이 형성된다.

다음에, 본 발명에서 삼기 아연. 주석 및 니켈용 포함하는 합금용의 표면에 크로메이트총을 형성한다.

이와 같은 크로메이트 처리는 통상 무수크롬산을 0.2~5g/l의 양으로 포함하고 매가 9~13의 범위인 도금 액唇 사용하여 0.1~3A/dm´의 전류밀도에서 행해질 수 있다. 이 때의 처리시간은 1~8초인 것이 바람직하

크로메이트 처리를 행한 추, 필요에 따라 실란커쯉령제 처리콜 행함 수 있다.

실란 커플링제로서는, 특별한 제한없이 중래의 실란 커플링제가 사용될 수 있다. 그 예로는 에쪽시앙콕시 실란, 아미노알콕시실란, 메타크릴옥시알콕시실란, 및 메르칼토알콕시실란이 포함된다. 이와 같은 실란 커플림제는 2종 이상읍 혼합하여 사용할 수도 있다.

이와 같은 실란 커플링제는 종상 물 및/또는 유기용매에 용해하여 사용된다. 이 때 실란 커플링제의 농도는 0.01~30g/l, 바람직하게는 0.1~10g/l의 범위인 것이 바람직하다. 실란 커플링제의 농도가 0.01g/l보다 적으면 돌박과 기판간의 접합장도가 불충분할 수 있다. 실란 커플링제의 농도가 30g/l보다 많으면 동 박표면에 실란 커플링제의 분해물로 생각되는 얼룩(etain)이 생길 수 있다.

실란 커플링제 처리는 이와 같은 실란 커플링제 용액을 0~40℃, 바람직하게는 5~30℃의 온도에서 도포함 으로써 이쿠어진다. 온도가 0℃ 이하이면 실란 커플링제 용액이 때로는 동결된다. 온도가 40℃ 이상이면 동박표면에 실란 커플링제의 분해쿯로 생각되는 얼룩이 생길 수 있다.

크로메이트 처리를 행하고, 필요에 따라 실란커플링 처리를 행한 후, 동박의 표면 온도가 80~260℃, 비랑 직하게는 130~200℃의 범위에서 가열처리를 행한다. 가열처리에 의해 아연 및 주석이 앞에서 형성된 적 어도 하나의 항금층에서 다른 항금층 및 동박으로 확산되어 동박으로부터 항금층으로 동의 확산에 대한 교 환음 이루어 통, 아연, 주석, 및 니켏을 포함하는 합금층을 형성한다.

가열저리 온도가 80℃보다 낮으면 문출분한 확산으로 안해 똥을 함유하는 합금융이 형성될 수 없다. 또 가

열처리 몬도가 280℃보다 높으면 크로메이트총이 파손될 수 있다.

상기 가열처리는 또한 핫프레싱(hot pressing)에 의해 동박을 기판에 적용시킬 때 행해질 수 있다.

상기 가열처리는 아연-주석-니켇 도금층과 동박 표면내에서 금속의 확산을 야기하여 동-아연-주석-니콎의 4원 합금을 형성하거나, 아연-주석 도금용내에서 금속확산되어 동-아연-주석의 3원 합금충을 협성하거나. 또는 아연-니켈 도금총내에서 금속확산되어 동-아연-니켈의 3원 합금층을 형성할 수 있다.

통접합 적용판(copper-clad laminate)

전술한 바와 같이 얼어진 인쇄배선기판용 동박묜 기판에 적용되어 동점합 적총판이 제조된다.

상기 동접합 적용판은 배치(batch)식 또는 연속식으로 제조될 수 있다. 배치식 제조의 실시형태에서는 통박과 프리프레그가 통상 170℃의 온도에서 20kg/때의 압력하에 1시간 유지함으로써 동접합 적총판이 제조된다. 연속식 제조의 경우는 바니시로 합침된 유리섬유를 한쌍의 적용젊은 사용하여 두 개의 동박에 연속적으로 적총하되, 유리섬유가 제1 동박과 제2 동박 사이에 샌드위치되는 방식으로 적총된다. 다음에 유리섬유는 추가의 압력을 가하지 않고 160℃의 오분을 통과하여 30분간 컨베어에 의해 이송되어 통접합 적충판이 제조된다(JP-8-2963165 참조).

상기 배치방식 제조에서, 에폭시수지 등이 인쇄배선기판용 프리프레그에 사용된다. 상기 연속식 제조에서 는 아크릴산을 함유하는 아크릴수지용 바니시와 같은 유기산 함유 바니시 또는 에쪽시수지가 기재로서 사용된다.

제조된 양면 동점합 적용판몬 통상 드림가공에 이어서 기판의 양면에 적총된 동박을 전기적으로 도름시키 기 위해 동의 무전해도금 및 전기도금을 행하고, 다음에 그 표면에 에침 레지스트 패턴을 형성한다. 그 후, 배선들 사이의 공잔이 되는 동박의 부분을 영화제2동 수몸액과 같은 산성 에침용액 또는 과황산암모 늄 수욤액과 같은 알칼리 에칭욤액으로 에칭하여 배선패턴을 형성한다.

배선패턴을 형성한 후, 배선표면에 솜더레지스트를 도포·건조시키고, 전자부품을 실장함으로써 양면 인쇄 회로기판 얻어된다.

동박과 기판읍 적층시키고 동박을 에췽한 후 드릴가공, 무전해도금 및 전기도금을 행하는 조작을 반복함으로써 다용 인쇄배선기판을 얻읍 수 있다.

실시여

본 발명은 이하의 실시예를 참고하여 더욱 기습되며, 본 발명이 이를 실시에에 한정되지 않음을 알아야 한 다

실시예 1

부식방지처리를 행하지 않은 270g/㎡의 동박(공왕 두께 약 35㎞)을 톰 12g/l, 황산 180g/l, 액온도 30℃의 톰도금조(鋼鍍金樓)를 사용하여, 30A/dm²의 전류밀도로 4초간 전기도금을 행하고, 다음에 톰 70g/l, 황산 180g/l, 액온도 48℃의 톱도금초를 사용하여 32A/dm²의 전류밀도로 도금을 행하여 점합강화처리를 행한 후, 이하의 처리를 행하였다.

1. 아연-니켈 도금

이하의 조건에서 동박을 아연~니켎 합금으로 도금하였다.

피로인산 아연: 20g/

황산니켈:

10g/I

피로인산 칼륨: 100g/1

pH:

10

액온도:

30°C

전류말도:

0.2A/dm

도급시간:

10초

형성된 아연-니켈 도금층에서 아연은 8mg/m'이었고, 니켈은 15mg/m'이었다.

2. 아연-주석 도금

상기 동박용 이하의 조건에서 아연-니켈 합금으로 추가 도금하였다.

피로인산 아연: 20g/I

피로인산 제1주석:

10g/l

피로인산 칼큠: 100g/l

pH:

10

액온도:

30℃

전류밀도:

O.2A/dm2

도금시간:

10초

형성된 아연-주석 도금층에서 아연은 7屆/㎡이었고, 주석은 5屆/㎡이었다.

상기 아연-주석 도금층을 형성한 후, 동박읍 수세하고, 다시 10g/I의 무수크콤산 수용액을 사용하여 0.2A/dm⁴의 전류밍도로 10초간 크로메이트 처리를 행하였다.

형성된 크로메이트총은 크롭원자 환산으로 5㎜/㎡이었다.

4. 심관 커플링제 처리

에쪽시설란 커플링제(신에쓰 실리콘 가부시키가이샤 제품: KBM-403)가 2g/l의 농도로 용해된 용액(액은 20 'C)으로 크로메이트용 표면을 저리(코팅)하여 실란 커플링제춤을 형성하였다.

형성된 실란 커플링제총은 규소원자 환산으로 0.8㎞/㎡이었다.

5. 가열(건조)

실한 커플링제총뮵 형성한 후, 표면온도 130℃로 가열처리하였다.

이렇게 하여 단위면적당 종량이 285屆/㎡인 인쇄배선기판용 동박읍 얻었다.

다음에, 상기 등박을 유리 에쪽시 프리프레그에 온도 165℃, 압력 20kg/급, 및 접촉시간 1시간의 조건으로 적층하여 동점합 적충판을 제조하였다.

이렇게 하여 제조된 통점합 적출판을 사용하여 내약품성 시험으로서 염산 수용액의 웜식에 의한 점착강도 의 열화율(HCI 참지 후의 박리손실(peel loss)), 내열성 시험으로서 고온 장시간 처리 후의 점착강도를 평 가하였다.

또한, 시료편은 통접합 적용판을 증상의 에워법에 의해 준비하였다.

내약품성은 푹 0.2mm, 길이 50mm인 시료편을 사용하고, 내열성은 폭 10mm, 길이 150mm의 패턴을 가지는 시 료편물 사용하여 실시하였다.

영산 침지 후의 박리손실

동박 적총 후의 시료편의 박리강도 A(kgf/cm), 18% 염산 수용액 중에 25℃에서 60분간 웜지한 후의 접합강도 B(kgf/cm)를 박리시험(peel test)에 의해 촉정하였다. 접합감도의 저하 정도를 HCI 침지 후의 박리손 실 CX로 하여 다음의 식을 사용하여 계산하였다.

 $C = ((A - B) / A) \times 100$

또한, 동박을 몬도 40℃, 상대습도 90%의 분위기에서 3개월간 보관한 후, 전술한 바와 동일한 방식으로 영 산 월지 후의 박리손실을 평가하였다.

내열성

사료편몸 177℃의 강제순환식 고온 오븐 내에서 240시간 보존한 후, 박리시험에 의해 박리강도를 평가하였

아연 용물물(zinc elution)

동박을 1mol/l의 아크립산 수용맥(20℃)에 30초 원지한 전후의 동박 표면의 아연량을 측정하였다. 아연 용 윤용을 촉정하였다. 측정값으로부터, 아크립산을 함유하는 아크릴수지에 대한 바니시로 만듭어진 기판과 등박 사이의 박리강도의 대체지표로서 아연 용출율(%)을 산물하였다. 아연 용출율이 낮을 수록 산 성분을 합유하는 기판과 등박 사이의 박리강도가 높을 수 있음을 나타낸다.

결과가 표 1에 제시된다.

실시예 2

실시에 1에 있어서, 표 1에 나타낸 바와 같이 도금된 아연랑을 증가시킨 것을 제외하고는 실시에 1의 절차 를 반복하고, 실란 커플링제송을 형성한 후, 표면은도 200℃로 가열처리를 행하였다.

이렇게 하여 단위면적당 중량이 285g/m인 인쇄배선기판용 동박을 얻었다.

얻어진 삼기 동박을 사용하여 실시에 1에서와 동일한 방법으로 동접합 적충판을 제조하였다. 다음에 얻어 진 동접합 적충판을 사용하여 실시에 1에서와 동일하게 시료편을 제조한 후 평가하였다.

그 결과를 표 1에 나타낸다.

비교에 1

실시에 1에 있어서, 아연-니헬 도금층을 형성하지 않고, 열처리 온도를 100℃로 한 이외에는 실시에 1과 동일하게 하여 인쇄배선기판용 동박을 제조하였다.

얻어진 인쇄배선기판용 동박을 사용하여 통접합 적倍판을 제조하고, 실시예 1과 통일하게 인쇄배선기판을 제조하여 평가하였다.

그 결과를 표 1에 나타낸다.

비교예 2

실시예 1에서 사용된 것과 같이 점합감화 처리된 동박을 피로인산 아연을 20g/l, 피로인산 非륨을 200g/l

의 농도로 포함하고 배가 10. 액은이 30℃인 도금조흡 사용하여 0.2A/dm²의 전류및도로 7초간 전기도금을 행하여 아연 도금종을 형성하였다.

도금된 아연의 양은 500mg/㎡이었다.

계속해서. 싫시예 1과 동일한 방법으로 크로메이트 처리쿌 행한 후, 100℃로 열처리하였다.

상기에서 얻어진 동박을 사용하여 실시에 1과 동일한 방법으로 동점합 적출판을 제조하고, 그 동접합 적총 판물 사용하여 실시에 1과 동일하게 시료편을 제조하여 평가하였다.

그 결과를 표 1에 나타낸다.

माजवा 3

부식방지처리를 행하지 않은 270g/m'의 동박(공왕 두께 약 0.035mm)을 등 12g/l. 황산 180g/l. 액온도 30 ℃의 동도금조출 사용하여, 30A/dm²의 전류밀도로 4초간 전기도급을 행하고, 다음에 동 70g/l. 황산 180g/l, 액온도 48℃의 동도금조를 사용하여 32A/dm²의 전류밀도로 전기도금을 행하여 접합강화처리를 행한 후, 이하의 처리를 행하였다.

1. 아연-주석 도금

이하의 조건에서 상기 동박은 아연-주석 합금으로 도금하였다.

아연:

Ba/1

주석:

1g/i

피로인산 맞큠: 100g/l

oH:

10.5

도금조온도:

25℃

전류말도:

BA/dm

도금시간:

2초

형성된 아연-주석 도금총에서 아연은 450mg/㎡이었고, 주석은 18mg/㎡이었다.

2. 크로메이트 처리

상기<u>, 아</u>연-주석 도금층을 형성한 후, 동박용 수세하고, 다시 10g/I의 CrO₃를 함유하는 수용액(배: 12)을 사용하여 1.5A/dm²의 전류밀도로 4초간 도금을 행하였다.

형성된 크로메이트층의 양은 크杏뭣자 환산으로 5mg/㎡이었다.

3. 실란 커플링제 처리

에꼭시심란 커플링제(신에쓰 실리콘 가부시키가이샤 제품: KBM-403)가 2g/l의 농도로 용해된 용액(맥온 20℃)을 상기 크로메이트총 표면에 코팅하여 실란 커플링제즘을 형성하였다.

형성된 실란 커플링제층의 양은 규소원자 환산으로 0.8mg/㎡이었다.

실란 커플링제송을 형성한 후, 표면온도 200℃로 열워리하였다.

이렇게 하여 얻어진 인쇄배선기판용 동박을 사용하여 실시에 1과 동일하게 시료편을 제조하고. 평가하였다.

그 결과를 표 1에 나타낸다.

비교예 4

아연-주석 도금층이 형성되지 않은 점 및 표면온도를 200℃로 변경한 점을 제외하고는 실시에 1과 동일한 방법으로 인쇄배선기판용 동박을 제조하였다.

실시에 1과 동일한 병범으로 삼기 동박은 사용하여 동접합 적용판은 제조하였다. 다음에 상기 통접합 적 용판을 사용하여 실시에 1과 동일하게 시료편을 제조하고, 평가하였다.

그 결과를 표 1에 나타낸다.

[丑 1]

	실시예 1	실시예 2	비교에 1	비교예 2	비교에 3	비교예 4	
니켈 (mg/m²)	15	15	-	-	-	15	
아연 (mg/㎡)	15	20	10	500	450	15	
주석 (멸/㎡)	5	5	5	-	18	-	
	5	δ	5	5	5	5	
	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
크로메이트 (畇/㎡) 실란커플링제(ϣ/㎡)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

특2000-0047764

HCI웜지 후의 박리손실 (%)	3	5	15	75	5	5
장기보관된 박의 HCI	3	4	20	80	20	5
원지추의 박리손실(%)						~~~
열처리온도 (℃)	130	200	100	100	200	200
열처리 추의	0.6	0.7	0.02	0.6	0.8	0.3
접합강도 (kgf/cm)						
아연 용춤율 (%)	3.5	3.8	18	13	15	3.7

표 1에서 명백한 바와 같이, 본 발명의 동박은 장기보관 후에도 HCI 칭지 후의 박리손실이 매우 낮다. 또 한, 아크릴산 수용액에 대한 아연 용출율이 매우 낮고, 열처리 후에도 높은 박리감도를 유지한다.

이상에서 명백한 바와 같이, 본 발명의 동박은 장기보관 추의 염산의 침식에 대한 우수한 내구성을 가진다. 또한 본 발명의 동박은 아크릴산 수용액에 대한 아연 용물읍이 낮아서, 아크릴산 등의 유기산 함 유 바니시와 접촉되더라도 기판과의 충분한 접합강도를 나타낼 수 있다. 따라서, 본 발명의 동박읍 사용 하여 제조한 종점합 적종판은 에칭공정에서 산성 에칭용액 또는 알칼리성 에칭용액에 의해 동박과 기판간 의 계면이 적게 침식된다. 또한 동점합 적종판을 사용하여 제조된 인쇄회로기판이 자동차의 엔진실에 장기 바치되어도 동박과 기판간의 접합강도가 우수하므로 동으로 영성된 회로가 거의 부풀어 떨어지지 않는

學智의 意利

본 발명에 따른 통박을 사용하여 제조된 인쇄배선기판에서, 동박과 기판간의 계면이 염화제2동 수용액, 아 크릴산 용액 등의 산성 용액이나 과항산암모늄 수용액 등의 앞감리용액에 의해 웜식되지 않고, 동박과 기 판간의 정합강도가 좋분하다.

또한, 본 발명에 따른 인쇄배선기판용 동박을 장기간 보존하더라도 기판과의 점합강도가 충분하다.

또한, 이와 같은 본 발명에 따른 동박을 사용하여 제조된 인쇄배선기판이 자동차의 엔진슆 통과 같은 장기 간에 걸쳐 고온하에 노출되는 환경에 배치되어도 기판과의 점합계면이 열에 의해 별로 열화되지 않으므로 통회로가 기판으로부터 부줄어 떨어지지 않는다.

또한, 본 발명에 따른 인쇄배선기판용 동박은 동접합 적용판의 형성에 있어서 아크릴수지에 대한 바니시와 감은 유기산 함유 바니시에 접촉하게 되더라도 통접합 적용판에서 기판에 대한 우수한 접합강도를 나타낸 다.

(57) 왕구의 범위

청구함 1

돌박;

동. 아연, 주석, 및 니겔읍 포함하고 상기 동박 표면에 형성되는 합금층(A); 및

상기 핞금종(A)의 표면-여기서 표면은 인쇄배선기판용 기판과 적용됨-에 형성되는 크로메이트(chromate)춈~~

을 포함하는 인쇄배선기판용 중박.

원구함 2

제1할에 있어서.

상기 합금층(A)이 상기 동박의 표면에 형성된 아연-주석 도금총 및 아연-니켈 도금총을 80~260℃의 온도로 가였함으로써 얼어지는 인쇄배선기판용 동박.

월구함 3

제1항에 있어서.

상기 합금층(A)에서의 도금된 니켈의 양이 1~30mg/배의 범위인 인쇄배선기판용 동박.

청구항 4

제1항에 있어서.

상기 합금층(A)에서의 도금된 아연의 양이 1~30mg/㎡의 범위인 인쇄배선기판용 동박.

원구항 5

제1함에 있어서.

상기 합금종(A)에서의 도금된 주석의 양이 1~20mg/ㅠ의 범위인 인쇄배선기판용 동박.

청구왕 8

제1함에 있어서.

상기 크로메이트용에서의 크롬의 양이 0.1~20mg/㎡의 범위인 인쇄배선기판용 돔박.

청구항 7

제1항에 있어서.

상기 크로메이트용의 표면에 실란 커플링제(silane coupling agent)용읍 추가로 가지는 인쇄배선기판용 통 방.

정구함 8

제7항에 있어서.

상기 실란 커플림제총에서의 규소의 양이 0.15~20mg/㎡의 범위인 인쇄배선기판용 동박.

청구항 9

동박의 표면에 아연-니켗총은 도급하는 단계:

상기 도금좀 삼에 아연-주석용을 도급하는 단계;

상기 도금총 상에 크쯤총읍 추가로 전착시키는 단계: 및

상기 동박을 80~280℃의 온도로 가열하는 단계

를 포함하는 인쇄배선기판용 동박의 제조방법.

청구항 10

몸박의 표면에 아연-주석 총을 도급하는 단계:

상기 도금종 상에 아연-니켈총을 도급하는 단계:

상기 도급층 상에 크롬용물 추가로 전착시키는 단계: 및

상기 동박율 80~260℃의 온도로 가열하는 단계

클 포함하는 인쇄배선기판용 동박의 제조방법.

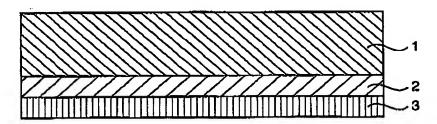
정구항 11

제9할 또는 제10항에 있어서.

상기 크로메이트층을 전착시킨 후, 실란 커플링제를 도포하고, 계속해서 상기 동박을 80~260℃의 온도로 가열하는 인쇄배선기판용 동박의 제조방법.

도연

도연1



£22

